PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-236292

(43)Date of publication of application: 23.08.2002

(51)Int.CI.

G02F 1/1339

G02F 1/13 G02F 1/1333

(21)Application number : 2001-033575

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

09.02.2001

(72)Inventor: SUMIDA SHIROU

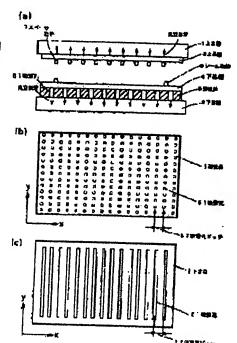
YAMADA SATOSHI MATSUKAWA HIDEKI

(54) MANUFACTURING METHOD FOR LIQUID CRYSTAL PANEL AND SUBSTRATE STICKING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for a liquid crystal panel, by which manufacturing stages can be simplified and to provide a substrate sticking device used for the method.

SOLUTION: In a substrate sticking stage, a lower substrate 4 is attracted to a lower surface plate 2 through an elastic body 5 in which attracting holes 51 are formed with a pitch 52 which is integral multiple of a pitch 22 of an attracting grooves 21 of the lower surface plate 2. After the positioning of an upper and a lower substrates 3 and 4 is performed, the substrates are stuck to each other by pressing the substrates through an upper surface plate 1 and the lower surface plate 2 to crush a sealing resin 6. Even if the surface working precision of



the upper and the lower surface plates 1 and 2 is insufficient, sticking and uniform pressing of the upper and the lower substrates 3 and 4 can be simultaneously performed and a pressing stage for crushing the sealing resin, which has been conventionally needed after the substrate sticking stage, is not required and the manufacturing stages can be simplified.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(川)特許出銀公開發号 特開2002-236292 (P2002-238292A)

(43)公保日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int.CL' G 0 2 F		識別記号	FI		ディフー;**(参考)	
	1/1339	608	G O 2 F 1/1339	505	2H088	
	1/13	101	1/13			
	1/1333	500		101	2H089	
	.,,,,,,	000	1/1333	500	2H090	

宙査請求 未請求 部東羽の東5 OL (全 7 国)

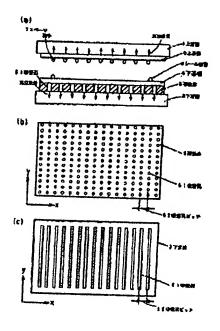
(21)出劇番号	物配2001-33575(P2001-33575)	(71)出題人	000005821
(22)出贈日	平成13年2月9日(2001.2.9)		松下電器產業株式会社 大阪府門其市大学門真1006番油
		(72) 発明音	
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 磁場線式会社内
		(72) 発明智	
			大阪府門貞市大字門頁1006番地 松下電器 産事検式会社内
		(74)代献人	100078174
			弁理士 富井 暎夫
			最終質に続く

(54)【発明の名称】 被局パネルの製造方法および基板貼り合わせ接配

(57)【要約】

【課題】 従来、基板貼り合わせ工程では、上下定盤の 平面加工精度が不十分であり、上下基板を均一に加圧し てシール樹脂を押しつぶすために別途加圧工程が必要で あった。

【解決手段】 菩抜貼り合わせ工程において、下定盤2に、下定盤2の吸音簿21のピッチ22の整数倍のピッチ52で吸音孔51が形成された弾性体5を介して下基板4を吸者し、上下基板3、4の位置合わせを行った後、上定盤1および下定型2を介して加圧しシール制版6を押しつぶして貼り合わせる。上下定盤1,2の平面加工請度が不十分であっても、上下甚级3,4を貼り合わせと間時に均一に加圧することができ、基板貼り合わせ工程の後で従来必要であったシール樹脂を押しつぶすための加圧工程を不要とし、製造工程の部略化が図れる。



【特許請求の商曲】

【請求項1】 一対の基板のうちいずれかの基板に、商 記一村の基板を接着しかつ液晶を対止するためのシール 材料を塗布する工程と、

上側定盤および下側定盤を有する基板貼り合わせ兼礎を 用い、前記一句の基板のうち一方の基板を、前記下側定 盤の吸着漢または吸替孔が形成された吸着面に、吸着孔 が形成された弾性体を介して真空吸着させ、他方の基板 を前記上側定型の吸者面に真空吸着させた状態で、前記 一対の基板を対向させて位置合わせを行ない、前記上側 10 定整ねよび下側定盤を介して商記一対の基板を加圧し前 記シール材料を押しつぶして貼り合わせる基板貼り合わ せ工程とを含み、

前記弾性体の吸着孔のピッチは、前記華板貼り合わせ工 程において前記弾性体の吸着孔と前記下側定盤の吸着滞 または吸者孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉に よる前記一対の彗板への加圧むらを抑制するように、前 記下側定盤の吸着海または吸者孔のビッチの整数倍また は整数分の1倍となっていることを特徴とする液晶パネ ルの製造方法。

【請求項2】 一対の基板のうちいずれかの基板に、前 記一対の基板を接著しかつ液晶を封止するためのシール 材料を塗布する工程と、

前記一対の基板のうち一方の基板に所定置の液晶材料を 海下する工程と.

チャンパー内に上側定盤および下側定型を有する芸板貼 り合わせ装置を用い、前記一対の基板のうち前記液晶材 料を適下した一方の基板を、窮記下側定盤の吸着消また は吸着孔が形成された吸着面に、吸着孔が形成された弾 の殴着菌に真空吸者させるとともに、胸記チャンパー内 を前記基板の真空吸者よりも低い真空度に保持した状態 で、前記一対の芸板を対向させて位置合わせを行ない。 前記上側定盤および下側定型を介して前記一対の基板を 加圧し前記シール材料を押しつぶして貼り合わせる基板 貼り合わせ工程とを含み、

前記弾性体の吸着孔のピッチは、前記基板貼り合わせ工 程において阿記弾性体の吸着孔と前記下側定盤の吸者滑 または吸音孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉に よる前記一対の菩抜への惻圧むらを抑謝するように、前 49 基板貼り合わせ続煙を提供することである。 記下側定盤の吸着滞または吸者孔のビッチの整数倍また は整数分の1 信となっていることを特徴とする液晶パネ ルの製造方法。

【請求項3】 善板貼り合わせ工程における上側定盤お よび下側定盤による基板の真空吸者の真空度をり、1× 1. 33322×101 Pa以下とし、真空チャンパー 内の真空度を0.5×1.33322×10*Pa~ 1. 9×1. 33322×10* Paとすることを特徴 とする請求項2記載の液晶パネルの製造方法。

孔が形成された上側定盤および下側定盤を貸え、前記上 倒定型および下側定盤に吸着した一対の基板間を一定の 距解に保持して位置合わせ可能で、かつ問記上側定盤も よび下側定盤を介して前記一対の基板を加圧可能な構成 にするとともに、前記下側定盤の基板吸者面に吸着孔が 形成された弾性体を設置し、育記弾性体の吸着孔のビュ チは、顔紀下側定盤の吸着消または吸着孔のピッチの登 数倍または整数分の1倍であることを特徴とする最板貼 り合わせ基礎。

【語求項5 】 内部圧力を調整可能なチャンパー内に、 前記上側定盤および前記弾性体を設置した下側定型を設 けた詰求項4記載の基板貼り合わせ装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルの製造 方法およびそれに用いる蓋板貼り合わせ装置に関する。 [0002]

【従来の技術】図3に従来の液晶パネルの製造方法にお ける基板貼り合わせ工程の概略断面図を示す。図3に示 20 すように、従来の液墨パネルでは、上下の定量1、2に 上下の基板3、4を直接真空吸着させ、上下基板3、4 の位置合わせを行なった後に貼り合わせを行なってい た.

100031

【発明が解決しようとする課題】液晶パネルに必要なセ ルギャップ精度は一般に、TNパネルでは±0、3 μm 以下、STNパネルでは±0、05μm以下であるが、 それに対して金廙製の上下定盤1.2の平面加工幅度は ±20μm程度しか期待できない。そのために、従来の 性体を介して真空吸着させ、他方の苗板を剪記上側定盤 39 基板貼り合わせ工程では上下基板3、4を均一に加圧す る事が不可能であり、必要なセルギャップ精度を得るた めには、上記の貼り合わせを行なった後に、別途準備し た創圧機を用いて上下基板3。4を均一に加圧して、シ ール棋騒8を所定量だけ押しつぶす必要があった。 この ように従来、芸飯貼り合わせ工程の後、シール樹脂8を 均一に押しつぶすために、別途加圧工程が必要であっ tc.

> 【0004】本発明の目的は、製造工程の簡略化を図る ことができる波晶パネルの製造方法およびそれに用いる [0005]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の液晶パネ ルの製造方法は、一対の普仮のうちいずれかの基板に、 一対の基板を接着しかつ液晶を対止するためのシール材 料を崖布する工程と、上側定盤および下側定盤を寄する 基板貼り合わせ装置を用い、一対の基板のうち一方の基 複を、下側定型の吸着弾または吸着孔が形成された吸着 面に、吸着孔が形成された弾性体を介して真空吸着さ せ、他方の基板を上側定盤の吸者面に真空吸着させた状 【請求項4】 それぞれ芸板吸者面に吸者滞または吸者 50 盛で、一対の芸板を対向させて位置合わせを行ない、上

倒定型および下側定盤を介して一対の芸板を加旺しシー ル村斡を押しつぶして貼り合わせる基板貼り合わせ工程 とを含み、弾性体の吸着孔のピッチは、基板貼り合わせ 工程において弾性体の吸着孔と下側定型の吸着消または 吸着孔との互いの位屋関係で生じる力学的干渉による一 対の書板への加圧むらを傾調するように、下側定型の吸 若溝または吸着孔のピッチの整数倍または整数分の1倍 となっていることを特徴とする。

【0006】この請求項1の製造方法によれば、整板貼 体を介して基板を吸着し、位置合わせを行った後、一対 の華板を加圧しシール材料を押しつぶして貼り合わせる ことにより、上側および下側定盤の平面加工精度が不十 分であっても、一対の基板を貼り合わせと同時に均一に 加圧することができ、基板貼り合わせ工程の後で従来必 **要であったシール材料を押しつふすための加圧工程を不** 要とし、製造工程の簡略化を図ることができる。また、 弾性体の吸者孔のピッチを、下側定型の吸者消または吸 着孔のピッチの整数倍または整数分の1倍のピッチとし は吸着孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉による 一対の基板への加圧ならが抑制され、セルギャップの均 一な波晶パネルを生産することができる。

【0007】語求項2記載の液臨バネルの製造方法は、 一対の基板のうちいずれかの基板に、一対の基板を接着 しかつ液晶を封止するためのシール村科を塗布する工程 と、一対の基板のうち一方の基板に所定量の液晶材料を 箱下する工程と、チャンパー内に上側定盤および下側定 壁を育する基板貼り合わせ鉄體を用い、一対の基板のう または吸着孔が形成された吸着面に、吸着孔が形成され た弾性体を介して真空吸着させ、他方の基板を上側定盤 の殿若面に真空殿者させるとともに、チャンパー内を基 板の真空吸者よりも低い真空度に保持した状態で.一対 の基板を対向させて位置合わせを行ない、上側定盤およ び下側定盤を介して一対の芸板を加圧しシール材料を押 しつぶして貼り合わせる菩抜貼り合わせ工程とを含み、 弾性体の吸着孔のピッチは、基板貼り合わせ工程におい て弾性体の吸着孔と下側定盤の吸着溝または吸着孔との 互いの位置関係で生じる力学的干渉による一対の差板へ の加圧むらを抑制するように、下側定型の吸音溝または 吸着孔のピッチの整数倍または整数分の1倍となってい ることを特徴とする。

【のり08】との請求項2の製造方法によれば、基接貼 り合わせ工程を、下側定型に、吸音孔が形成された弾性 体を介して基板を吸著し、位置合わせを行った後、一対 の芸板を加圧しシール材料を押しつぶして貼り合わせる ことにより、上側および下側定盤の平面加工精度が不十 分であっても、一対の基板を貼り合わせと同時に均一に

要であったシール材料を押しつふすための加圧工程を不 要とし、製造工程の簡略化を図ることができる。また、 存性体の吸者孔のピッチを、下側定型の吸者消または吸 著孔のピッチの整数倍または整数分の 1 倍のピッチとし たことにより、弾性体の吸着孔と下側定盤の吸着消また は吸着孔との互いの位置関係で生じる力学的干渉による 一対の基板への加圧むらが抑制され、セルギャップの均 一な寂晶パネルを生産することができる。

【0009】語求項3記載の液晶パネルの製造方法は、 り合わせ工程を、下側定型に、吸着孔が形成された弾性 10 基板貼り合わせ工程における上側定盤および下側定盤に よる菩板の真空殴者の真空腹をり、1×1.33322 ×10°Pa以下とし、真空チャンパー内の真空度を 0. 5×1. 33322×10' Pa~1. 6×1. 3 3322×10' Paとすることを特徴とする。このよ うに真空度を設定することが好ましい。

【0010】請求項4記載の基板貼り合わせ装置は、そ れぞれ基板吸着面に吸着消または吸着孔が形成された上 例定型および下側定盤を構え、上側定型および下側定盤 に吸着した一対の基板間を一定の距離に保持して位置合 たことにより、弾性体の吸着孔と下側定盤の吸着消また 20 わせ可能で、かつ上側定盤および下側定盤を介して一対 の蓄板を加圧可能な構成にするとともに、下側定盤の基 板吸着面に収益孔が形成された弾性体を設置し、弾性体 の吸着孔のピッチは、下側定盤の吸着消または吸着孔の ピッチの姿数倍または整数分の1倍であることを特徴と

> 【0011】この請求項4記載の基仮貼り合わせ装置を 用いて、請求項1における菩板貼り合わせ工程を行うと とができ、製造工程の箇略化を図ることができる。

【0012】語水項5記載の基板貼り合わせ装置は、請 ち液晶材料を満下した一方の基板を、下側定盤の吸着漆 30 求項4記載の芸板貼り合わせ整礎において、内部圧力を 調整可能なチャンバー内に、上側定型および弾性体を設 置した下側定型を設けたものである。

【0013】この請求項5記載の基板貼り合わせ禁證を 用いて、請求順2,3における基板貼り台わせ工程を行 うことができ、観造工程の簡略化を図ることができる。 [0014]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について、図 面を参照しながら説明する。図1は本発明の第1の液晶 パネルの製造方法における基板貼り合わせ工程の概略図 であり、図1 (a) は断面図、図1 (b) は弾性体5の 平面図、図1(c)は下定盤2の平面図を示す。図2は 本発明の第2の液晶パネルの製造方法における芸飯貼り 台わせ工程を示す概略筋面図である。図1は液晶の充壌 を真空注入法により行う場合であり、 図2 は液晶調下法 により行う場合である。

【0015】以下では、10、4インチアモルファスシ リコンTFT液晶パネルを条件を変えて7組試作し、比 較を行なった。

【0016】まず、大きさが300mm×400mmで 加圧することができ、基板貼り合わせ工程の後で従来必 50 10.4インチのパネルが2面パターンニングされた丁

FTアレイ基板とカラーフィルタ基板を7組準備し、そ れぞれの基板に、洗浄、ポリイミド製の配向膜の形成、 礎化、所定のラビング処理を行なった。

【0917】次にアレイ蟇板側に粒径4.5 u mの制脂 製スペーサ位子?を1平方ミリメートル当たり100~ 200個の割合で散布し、カラーフィルを側には、繊維 径5.5 μmのガラス繊維を2.0%混入した糖外線硬 化型のシール樹脂8を、スクリーン印刷法を用いてバタ ーン形成した。この時、第1組から第4組のカラーフィ ルタ苗板には注入口のあるパターンを、第5組から第7 10 (c)と同じである。 組のカラーフィルタ基板には注入口の無いパターンをそ れぞれ形成した。

【0018】 これら7组のアレイ基板とカラーフィルタ 基板を用いて、以下のように貼り合わせを行なった。

【9019】まず、第1組は従来の製造方法を用いて貼 り合わせを行なった。図3に示すように、カラーフィル タ苺板を下苺板4として下定盤2に、アレイ苺板を上基 仮3として上定盤1に真空吸者して、上下基板3、4を 一定の距離に保持して位置合わせ(アライメント)を行 なった後に上下芸板3.4を貼り合わせた。

【0020】次に上記の貼り合わせ済み基板を、墓板貼 り合わせ装置から取り出し、真空パック(加圧工程)を 施してシール樹脂6を押しつぶした後に、紫外線照射に よるシール制備6の硬化を行なった。

【0021】第2組から第4組は、図1(a)に示すよ うに、基板貼り合わせ装置の下定盤2と下基板4間に導 賃俸5を挿入して貼り合わせを行なった。 ここで、厚さ が1. 2 mmで、図1 (b) に示す吸着孔51のピッチ 52が6mm、10mm、24mmの、3通りのシリコ た芸板貼り合わせ装置の下定盤2の吸着繰21のビッチ 22は12mmであった。以下詳しく説明する。

【10022】カラーフィルタ基板を下壁板4として予め 塡備した弾性体5を介して下定盤(下側定盤)2に、ア レイ蓄板を上蓄板3として上定盤(上側定盤)] にそれ ぞれ真空吸着して、上下益板3,4を一定の距離に保持 して位置合わせ(アライメント)を行なった後に、上下 基板3、4を貼り合わせ、上下定盤1、2を介して1. 5トンで加圧してシール樹脂6を十分に押しつぶした。 この時、上下菩板3、4の位置合わせがずれないよう に、上下定盤1、2の真空吸者による固定が必要であ り、そのために下基板4と下定盤2間に設度した弾性体 5に吸着孔51を受けておく必要がある。第2組、第3 組、第4組の組立てに用いた弾性体5の吸着孔51のピ 27524tenen, 10mm, 6mm, 24mmes った。

【0023】次に上記の貼り合わせ済み基板(第2組か ろ第4組)を、墓板貼り合わせ装置から取り出し、紫外 線照射によるシール樹脂6の硬化を行なった。

基板の園辺部分を切断した後、真空注入法を用いて液晶 材料を充填し、注入口を封止して液晶パネルを作製し

【0025】また、第5組から第7組は、図2に示すよ うに、予めカラーフィルタ菩擬に液晶針料8を調下した 後に、第2組から第4組と同様に、普板貼り合わせ基礎 の下定盤2と下無板4間に弾性体5を挿入して貼り合わ せを行なった。以下、詳しく説明する。なお、図2にお ける弾性体5. 下定盤2の平面図は、図1(b)、

【りり28】予め液晶材料8を滴下したカラーフィルタ 基板を下基板4として弾性体5を介して下定型2に、ア レイ菩板を上書板3として上定盤1にそれぞれ真空吸者 して、真空チャンバー9内の真空度が0.5×1.33 322×10' Pa~1. 0×1. 33322×10' Paになるまで真空引きを行なった。との時、上下定盤 1. 2による芸板の真空吸着の真空度は、0.1×1. 33322×10' Pa以下であった。

【りり27】ここで、真空チャンバー9内の真空度が 0.5×1.33322×10'Pa未満の場合には、 上華板3と上定型1との真空吸着力が不十分になった り、下基板4と弾性体5を介しての下定盤2との真空吸 着力が不十分になったりして、上基板3の落下やアライ メントずれが発生する。また、真型チャンパー9内の真 空度が1.0×1.33322×10¹ Paを超えた場 台には、作製された液晶パネル内に気泡が残ってしま う。また、上下定盤1,2による基板の真型吸着の真空 度が0.1×1.33322×10° Paを超えると、 上華飯3と上定盤1との真空吸者力、または下華飯4と ンゴムからなる弾性体5を準備した。なお、ことで用い 30 浄性体5を介しての下定盤2との真空吸着力が不十分に なり、前述問題、上基板3の落下やアライメントずれが 発生する。この上下定量1.2による基板の真空吸者の 其空度は、OPaに近い程好ましく、理論的にはOPa が最良であるが、実際は、ポンプ納原区と真空系の設計 により可能な真空度の限界があり、本実施の形態では、 0.05×1.33322×10 Pa程度が展界であ った。また、本実施の形態では、弾性体5にシリコンゴ ムを用いている。多孔質の弾性体では孔の影響があり、 使用できない。また、紙や弾性率の高いもの(硬いも の) は加圧が不均一になり好ましくなく、弾性体5とし ては弾性率の小さいものほど好ましいと考えられる。 【りり28】前述した真空度で真空チャンパー9内を保 持しながろ、上下基板3.4を一定の距離に保持して位 舞合わせ(アライメント)を行なった後に、上下華板 3. 4を貼り合わせ、上下定盤1,2を介して1.5ト ンで加圧してシール樹脂6を十分に押しつぶした。この 時、上下基板3、4の位置合わせがすれないように、上 下定盤1、2の真空吸者による固定が必要であり、その ために下基板4と下定盤2間に設置した弾性体5に吸者 【① 024】これら第1組から第4組の貼り合わせ済み 99 孔51を空けておく必要がある。第5組、第6組、第7

組の組立てに用いた弾性体もの吸着孔51のピッチ52 はそれぞれ、10mm、6mm、24mmであった。 【0029】次に上記の貼り合わせ済み基板(第5組か ら第7組)を、音板貼り合わせ装置から取り出し、紫外 復駆射によるシール勧騒8の硬化を行ない、さらに、基 板の周辺部分を切断して、液晶パネルを作製した。この ように、基板貼り合わせ解に予め液晶針科8を減下した 場合には、真空注入、注入口の対止(封口)工程を省略 ずる事ができる。

*【① 030】以上のように作製した第1組から第7組の 液晶パネルのセルギャップ測定(面内100点)を行な った。さらに周辺回路を実装し、パネル表示を行なって **表示の均一性の目視評価を実施した。これらの結果を表** 1に示す。表1のセルギャップ均一性の3のは、上記セ ルギャップ測定における測定値のはらつきを正視分布と 推定し、その領導偏差αの3倍値である。

[0031]

【表1】

組立て番号	単性体の 吸着孔ピッチ (mm)	貼り合わせ後 加圧工程の 有無	其空主人/ 封口工程の 有無	均一性	表示的一個の目視評価
第1组 (從来工法)	発性体なし	有力	有り	3 s (µm)	0
第2組	10	無し	有り		0
第3組	6	無し		0.26	0~0
97 4 10		AB (有り	0. 21	0
第4組	2.4	無し	有り	0. 20	0
W 5 MB	10	越上			
			経し	0. 28	Δ
花6相	6	激し	無し	0. 20	
月7 和	2 4			. 20	0
		20 L	無し	0. 22	0

[表示均一性の目視評価]

〇 … 夾好

△ …60mmピッチの等間隔の表示むら有り

【0032】表1から明らかなように、第1組の従来工 法と同等のセルギャップ信度を得るためには、第4組お よび第7組のように、下益版4と下定盤2間に挿入する 得性体5の吸着孔51のビッチ52が、下定盤2の吸着 海21のピッチ22の整数倍となっているか、第3組む よび第6組のように、下定整2の収着港21のビッチ2 2が弾性体5の酸者孔51のピッチ52の整数倍、すな わち、弾性体5の吸着孔51のピッチ52が下定型2の 吸着溝21のビッチ22の整数分の1倍となっている率 が必要である。

【0033】弾性体5の吸着孔ピッチ52と下定型2の 吸着溝ビッチ22が、上記の関係を満たしていない場合 には、殿者孔ピッチ52と殿者溝ピッチ22の最小公倍 故に対応したビッチの衰示ムラが発生する(第2組、第 5組)。これは、単性体5の吸者孔51と下定型2の吸 者潜2 1 との互いの位置関係で生じる力学的干渉が、基 仮貼り合わせの加圧時に上下基板3. 4に付加される苺 重に反映され、ギャップむらとなるからであって、上記 のような設計にする率によって、干渉を回避する事がで き、セルギャップを均一にする事ができる。

【0034】以上のように、益板貼り合わせ工程におい て、下定盤2に、下定盤2の吸音湯21のピッチ22の 窒飲信または整数分の1倍(窒数は1、2,3、・・

・)のピッチ52で吸音孔51が形成された弾性体5を 介して下基板4を吸者し、上下基板3、4の位置合わせ を行った後、上定盤18よび下定盤2を介して旭旺しシ ール樹脂6を押しつぶして貼り合わせることにより、上 下定型1,2の平面加工請度が不十分であっても、上下 基板3,4を貼り合わせと同時に均一に加圧することが 49 でき、基板貼り合わせ工程の徒で従来必要であったシー ル樹脂を押しつぶすための側圧工程を不要とし、製造工 程の顧賂化を図ることができ、セルギャップの均一な液 温パネルを生産することができる。

【0035】なお、図1 (c) のように下定盤2に吸者 漢21が×方向(貴方向)にピッチ22で配覆されてい る場合、弾性体5の吸養孔51はx方向(樹方向)にピ ッチ52で配置され、そのビッチ52がビッチ22の整 数倍または整數分の1倍の関係を満たすようにする。こ の場合、弾性体5の吸音孔51のy方向(縦方向)のビ 59 ッチは、×方向のビッチ5.2と聞じでも異なってあって

もよいが、吸着孔5 1 はy方向にも等ピッチ (あるいは 等関係)で配置されているようにする。またこの場合、 真際の運用では、弾性体5の吸者孔51の数を多くする ことにより、特に位置の調整をしなくても、弾性体もの 吸着孔51と下定盤2の吸着涕21との重なりは十分に

【りり36】一方、下定盤2に、吸着溝21ではなく吸 者孔が設けられている場合。その吸着孔は、弾性体5の 吸着孔51のようにx方向、y方向のそれぞれの方向に ついて等ピッチ(あるいは等間隔)で整列して設けられ 19 【① 0.4.3】また、家宴館の形態では、カラーフィルタ る。この場合、弾性体5の吸者孔51のx方向のビッチ 52が、下定型2の吸者孔のx方向のピッチの整数倍ま たは整数分の1倍の関係を満たし、かつ、弾性体5の吸 母孔51のy方向のピッチが、下定型2の吸音孔のy方 向のビッチの整数倍または整数分の1倍の関係を満たす ようにする。またこの場合も、実際の適用では、弾性体 5の政潜孔51の数を多くすることにより、特に位置の 顕整をしなくても、弾性体5の吸者孔51と下定型2の 吸着孔との重なりは十分に得られる。

面に、上基板3を吸着するための吸着消または吸着孔 (図示せず) が設けられている。

【0038】図1の場合の番板貼り合わせ装置は、前途 のようにそれぞれ基板吸着面に吸者消または吸着孔が形 成された上定型 1 および下定盤 2 を備え、上定型 1 およ び下定盤2に改著した上下の基板3、4間を一定の距離 に保持して位置合わせ可能で、かつ上定盤18よび下定 盤2を介して上下の基板3、4を加圧可能な機械である とともに、下定雪2の基板吸者面に吸着孔51が形成さ を前述の関係を満たすように設定したものである。

【0039】また、図2の場合の基板貼り合わせ鉄慶 は、内部圧力を調整可能なチャンパー9内に、図1にお ける苗板貼り合わせ装蔵の構成を設けたものである。 【0040】なお、本真錐の形態では、現住体5をシリ コンゴムで構成したものとしたが、弾性体5として、例 えば、特関平11-284991号公報(特鞭平10-136924号)にあるように、柔軟郎と剛体部からな る2層構造のものを用い、それに本実地の形態のように 吸着孔51を設け、その柔軟部が下定盤2と接し、関体 40 22 下定盤の吸着襟のビッチ 部が下基板4と接するように設置することにより、パネ ル面内のセルギャップ均一性を更に向上することができ

【9041】また、本真緒の形態では、図1、図2のよ うに、セルギャップを規定するためのスペーザ粒子でを 上書板3個に数布する場合について説明したが、上基板 3側ではなく、下基板4側に散布するようにしてもよ い。また、スペーザ粒子?を敵布する代わりに、上基板 3と下基板4のどちらか一方の基板に、感光性樹脂を塗

る.

布して突起のパターンをフォトリングラフィ技術を適用 して形成したり、あるいは樹脂を印刷して突起を設けて 64:42

【0042】また、図1のように、上下基板3、4を接 著しかつ液晶を封止するためのシール樹脂 8 を下華板 4 に形成したが、下基板4ではなく、上幕板3に形成する ようにしてもよい。 しかしながら、図2の場合、液凝材 料8を満下する下基板4にシール創館6を形成しておい た方が好ましい。

基板を下基板4とし、TFTアレイ基板を上基板3とし たが、それとは逆に、カラーフィルタ芸板を上芸板3と し、TFTアレイ基板を下替板4としてもよい。

[0044]

【発明の効果】以上のように家発明によれば、菩旋貼り 台わせ工程において、下側定盤に、下側定盤の吸着消息 たは吸者孔のピッチの整数信または整数分の1倍のピッ その食者孔が形成された弾性体を介して基板を吸蓄し、 一対の基板の位置合わせを行った後、上側定差および下 【0037】なお、上定盤1には、上替板3を吸着する 20 関定型を介して一対の基板を加圧しシール材料を押しつ ぶして貼り合わせることにより、上側および下側定盤の 平面加工精度が不十分であっても、一対の基板を貼り台 わせと同時に均一に加圧することができ、基板貼り合わ せ工程の後で従来必要であったシール材料を押しつぶす ための加圧工程を不要とし、製造工程の簡略化を図るこ とができ、セルギャップの均一な液晶パネルを生産する ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の第1の液晶パネルの製造方法 れた弾栓体5を設置し、弾性体5の改着孔51のピッチ 30 における基板貼り合わせ工程を示す原略筋面図。()) は弾性体の概略平面図、(c)は下定型の概略平面図 【図2】本発明の第2の波晶パネルの製造方法における 基板貼り合わせ工程を示す概略筋団図

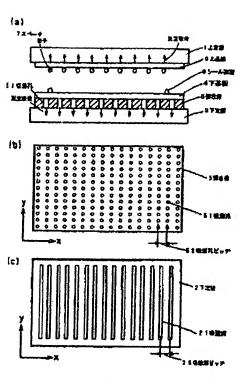
【図3】従来の滋品パネルの製造方法における芸板貼り 台わせ工程を示す機略筋面図

【符号の説明】

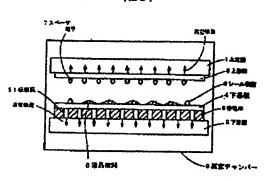
- 1 上定堂
- 2 下定盤
- 21 下定盤の吸者操
- - 3 上基板
 - 4 下基板
 - 5 弹性体
- 51 弾性体の吸音孔
- 52 弾性体の吸着孔のピッチ
- 6 シール制脂
- 7 スペーサ粒子
- 8 液晶材料
- 9 真空チャンバー

特闘2002-236292

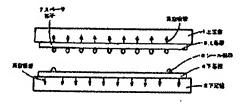




(国2)



[23]



フロントページの続き

(四)亮明者 松川 秀樹 大阪府門真市大学門真1006香地 松下電器 産業株式会社内 -

F ターム(参考) 2H088 FA39 HA08 HA12 MA17 2H089 LA49 GA14 TA09 YA12 2H099 JC11 LA15